

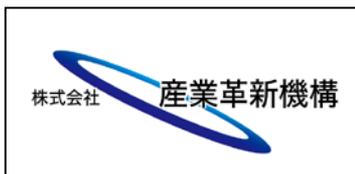
# <別添> ナノインプリント事業を推進する SCIVAX株式会社への出資を決定

投資対象: SCIVAX株式会社(サイヴァクス)

事業内容: ナノインプリント装置及びプロセスの開発・受託生産事業/ナノインプリントを用いた技術コンサルティング事業

支援決定金額: 6.6億円(上限)

支援決定公表日: 2014年9月22日



出資、提携先開拓等の  
経営上のサポート



出資・経営サポート

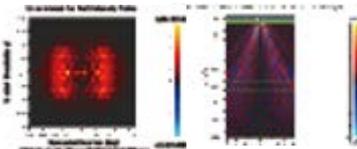


出資・経営サポート

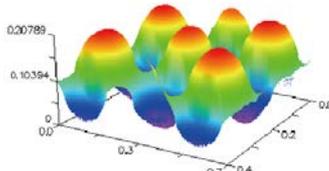




ナノインプリント加工例



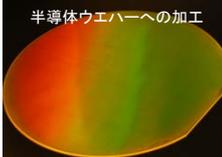
【光学設計・シミュレーション】



【各種光学製品・半導体等】



大面積ガラスへの加工



半導体ウエハーへの加工



レンズ(曲面)への加工



レンズ(曲面)への加工

■ 従来難しいとされた大面積・曲面部材へのナノインプリント  
(微細パターンの転写)に成功

☞ ディスプレイ/カメラレンズなど様々な光学製品への適用が期待される

- ・ 半導体に限定されていたナノインプリントの適用可能性を大きく拡大
- ・ 独自の装置技術を活かしながら、装置販売から高付加価値な部材製造モデルへの転換を支援